



Politechnika Warszawska
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr pisma: CEZAMAT/ZP30/2024/1/TD

Warszawa, 25.09.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę urządzenia do osadzania cienkich warstw metodą PVD”

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje dodatkowe informacje dotyczące numeru rachunku bankowego, na który Wykonawcy biorący udział w postępowaniu mogą wpłacać wadium.

Zamawiający informuje, iż przy wpłatach dokonywanych spoza Polski przelewy wadium należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

IBAN: PL81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

SWIFT/BIC: PKOPPLPW 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT
/-/

Mariusz Wielec